Измерения проводимости алмаза, легированного бором, на постоянном и переменном токе

Н.Н, Жогаль Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина) Санкт-Петербург, Россия nikita2000.27@mail.ru А.В. Соломникова Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина) Санкт-Петербург, Россия zubann@yandex.ru

В Аннотация ____ работе спектры изучались проводимости образцов монокристаллического алмаза на переменном и постоянном токе. Измерения проводились с помощью комплекса спектроскопии адмиттанса на базе криогенной зондовой станции. Обработка полученных данных состояла из построения графиков Аррениуса, нахождения энергии активации носителей заряда с уровня, примесного и моделировании графиков проводимости.

Ключевые слова — спектроскопия адмиттанса, проводимость, полупроводниковый алмаз, энергия активации примеси

1. Введение

Благодаря таким свойствам как большая ширина запрещённой зоны (5.5 эВ), высокое поле пробоя (10 МВ/см), высочайшая теплопроводность среди твердых тел (~3000 Вт·м⁻¹·К⁻¹), алмаз имеет потенциал развития и экстремальной (высоковольтной, применения в высокотемпературной) электронике, а также при создании солнечно-слепых оптоэлектронных устройств. нашими коллегами продемонстрирована Недавно генерация терагерцового излучения в монокристаллах алмаза, легированного азотом [1]. По прогнозам, легированные бором монокристаллы алмаза могут показать высокую интенсивность еще более индуцированной терагерцовой эмиссии, что весьма привлекательно для применений в нанофотонике. Электрические исследования важнейших характеристик алмаза (в том числе, энергии активации примеси) имеют долгую историю, при этом измерения температурной зависимости проводимости на постоянном токе являлись первым диагностическим методом [2-3]. Однако сделанные на основе этих экспериментов более 20 лет назад выводы о механизмах проводимости в алмазе т.к. следует пересмотреть, появились более прецизионные методы исследования (спектроскопия алмиттанса) И более качественные образцы (монокристаллический легированный бором алмаз). Целью данной работы является измерение спектров проводимости образцов монокристаллического алмаза на постоянном и переменном токе для нахождения энергии активации примеси и сравнения двух методик.

2. Образцы

В работе изучался набор диодных структур на монокристаллическом алмазе с различной концентрацией примеси бора. Образец 1 выращен методом химического осаждения из газовой фазы (CVD) на нелегированной подложке, полученной методом

В.И. Зубков Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина) Санкт-Петербург, Россия vzubkovspb@mail.ru

высоких давлений, высоких температур (НРНТ), рис. 1а. Толщина алмазного CVD слоя 2,5 мкм. Для проведения электрических измерений платиновые контакты были нанесены для формирования диодов Шоттки в латеральной геометрии. Стоит отметить, что НРНТ пластины до недавнего времени использовались только как подложки для последующих процессов эпитаксии, и только около 5 лет назад НРНТ кристаллы стали легировать в процессе роста для получения из них полноценных приборных структур. Образец 2, исследуемый в данной работе, это именно такая многосекторная пластина, выпиленная из HPHT кристалла таким образом, чтобы захватить 2 области с различной степенью легирования бором (визуально это проявляется в различных оттенках синего цвета). На ней металлические контакты сформированы в виде вертикальных диодов Шоттки, рис. 1б.



Рис. 1. Исследуемые образцы

3. Оборудование и методы измерений

Экспериментальные исследования проводились на измерительном комплексе спектроскопии адмиттанса на базе криогенной зондовой станции [4]. Измерительный комплекс интегрирует несколько установок. Зондовая JANIS CCR10 (рис. 2а) обеспечивает станиия герметичное пространство для удержания вакуума вокруг объекта измерения, а также имеет защиту от механических колебаний внешней среды посредством пневморазвязки. Насосная станция Preiffer (рис. 26), включающая форвакуумный и турбомолекулярный насосы, создаёт вакуум, необходимый для обеспечения достижения широкого диапазона температур. После нужного давления (ниже 10-5 достижения мбар) криогенная установка. Температура запускается контролируется с помощью двух температурных контролеров LakeShore 331 и 336. Электрические измерения проводятся с помощью LCR-метра Agilent E4980A. Основным методом исследования на переменном токе была температурная и частотная спектроскопия проводимости. Измерения проводились в температурном диапазоне от 26 до 440 К при частотах от 1 кГц до 2 МГц. Для реализации метода измерения сопротивления на постоянном токе дополнительно использовался цифровой мультиметр Agilent 34410А.

IX Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2023) Секция 1. Компьютерная оптика и нанофотоника



Рис. 2. Зондовая станция JANIS (а) и насосная станция Preiffer (б)

Высокочастотная проводимость G зависит от частоты ω и температуры следующим образом [5]:

$$G(T) \sim \frac{e_n(T)\omega^2}{e_n^2(T) + \omega^2} S\left(\frac{\varepsilon\varepsilon_0 q N^+}{2U}\right)^{1/2},\tag{1}$$

где $e_n(T)$ — скорость эмиссии носителей заряда с энергетического уровня, N^+ — концентрация ионизованных примесных центров при данной температуре, ε - относительная диэлектрическая проницаемость, q — элементарный заряд, U напряжение, подаваемое на образец. Максимум спектра проводимости достигается при $e_n = \omega$.

4. Экспериментальные результаты

Спектры проводимости образцов были измерены во всем доступном интервале температур (рис. 3). Видно, что амплитуды спектров проводимости $G/\omega(T)$ образца 1 почти не зависят от частоты измерений f и составляют 50 пФ. Кривые сдвигаются в область более высоких температур с увеличением частоты, что характерно для термоэлектронной эмиссии.



Рис. 3. Экспериментальные и промоделированные (пунктир) спектры проводимости образца 1 (а); графики Аррениуса из частотных (G-f) и температурных (G-T) спектров проводимости (б)

Альтернативно измерялись частотные спектры проводимости при варьировании температуры. Из графиков $G/\omega(T)$ и $G/T(\omega)$ строились графики Аррениуса в координатах $\ln(\omega/T^2) = f(1/T)$ и вычислялись энергии активации носителей заряда с примесного уровня (ЕА), рис. 36. Концентрации основных носителей заряда (*p*) оценивались из вольт-фарадных характеристик. Для образца 1 $p=10^{19}$ см⁻³, $E_A=220\pm 20$ мэВ, для образца 2 $p=10^{18}$ см⁻³, $E_{\rm A}=312\pm10$ мэВ. Эти данные хорошо совпадают с имеющимися в литературе и наглядно иллюстрируют уменьшение энергии активации при увеличении степени легирования алмаза бором [3]. Для верификации полученных результатов проведено моделирование экспериментальных спектров с использованием данных, полученных из графиков Аррениуса (рис. 3б), видно хорошее совпадение экспериментальных и промоделированных спектров.

Измерения проводимости на постоянном токе позволяют найти энергию активации глубокого уровня при анализе графика удельной проводимости (сопротивления) от обратной температуры, который обычно делится на 2 участка [2]:

$$1/\sigma = 1/\sigma_1 + 1/\sigma_2,$$
 (2)

где σ_1 , σ_2 – проводимость, при доминирующей концентрации дырок в валентной зоне и компенсирующих доноров N_D, соответственно.



Рис. 4. График зависимости сопротивления от обратной температуры для образца 1: экспериметальные данные - чёрная линия, аппроксимации по формуле (2) - зелёная и красная линии

Энергия активации, рассчитанная из измерений на постоянном токе, составила 90 мэВ для образца 1 и 250 мэВ для образца 2. Эти данные могут содержать большую погрешность из-за невозможности достижения в нашей установке высоких температур. Также в этом методе есть вероятность ошибки в подборе участков экспериментальных кривых для аппроксимации, что показывает устарелость этого метода. Реализуемые на нашей установке измерения проводимости на переменном токе более прецизионны и имеют результатом точно определенные параметры образцов.

5. Заключение

В работе были рассмотрены и проанализированы способы измерения проводимости на постоянном и переменном токе на примере образцов монокристаллического алмаза. Измеренные значения энергии активации на переменном токе ближе к ожидаемым, что показывает, что данный метод более точный и современный.

ЛИТЕРАТУРА

- Chizhov, P.A. Photoconductive terahertz generation in nitrogendoped single-crystal diamond / P.A. Chizhov, M.S. Komlenok, V.V. Kononenko, V.V. Bukin, et. al. // Opt. Lett. – 2022. – Vol. 47(1). – P.86-89.
- [2] Borst, T. H. Boron-Doped Homoepitaxial Diamond Layers: Fabrication, Characterization, and Electronic Applications / T. H. Borst and O.Weis. // Phys. Stat. Sol. – 1996. –Vol. 154(1). – P.433– 444.
- [3] Lagrange, J. P. Activation energy in low compensated homoepitaxial boron-doped diamond films / J.P. Lagrange, A. Deneuville, E. Gheeraert// Diam. Relat. Mater. – 1998 – Vol.7(9). – P.1390-1393.
- [4] Zubkov, V. I. Temperature admittance spectroscopy of boron doped chemical vapor deposition diamond / V. I. Zubkov, O. V. Kucherova, S. A. Bogdanov, A. V. Zubkova, J. E. Butler, V. A. Ilyin, A. V. Afanas'ev, and A. L. Vikharev// Journal of Applied Physics. – 2015. – Vol.118(14). – P.145703.
- [5] Зубков, В. И. Диагностика полупроводниковых наногетероструктур методами спектроскопии адмиттанса / В. И. Зубков. – Санкт-Петербург: Издательство «Элмор», 2007. – 229 с.